This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) FORMATION OF BONDING OF BUMP ELECTRODE

(11) 2-5540 (A)

(43) 10.1.1990 (19) JP

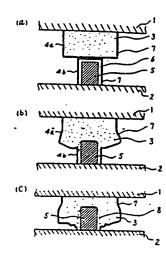
(21) Appl. No. 63-157303 (22) 24.6.1988

(71) NEC CORP (72) TOSHIO YAMAGATA

(51) Int. Cl⁵. H01L21/60,H01L25/065,H01L25/07,H01L25/18

PURPOSE: To make it possible to perform sufficiently the bonding of fellow bump electrodes and to improve a bonding rate by a method wherein the second bump electrode, which is formed by making a soft metal coating coat on a copper electrode consisting of a hard metal and whose diameter is smaller than that of the first bump electrode, is made to bond to the first bump electrode consisting of a soft metal in such a way that the second bump electrode is bitten into the first bump electrode.

CONSTITUTION: A first bump electrode 4a formed on a semiconductor chip 1 on one side is a cylindrical indium electrode 3 consisting of a soft metal, a second bump electrode 4b on a semiconductor chip 2 on the other side is one formed by making an indium coating 6 coat on a copper electrode 5 consisting of a hard metal and its diameter is made smaller than that of the electrode 3. Then, both chips 1 and 2 are made to oppose to each other and are aligned to each other in such a way that each bump electrode 4a and 4b is positioned at a prescribed position to correspond to each other. Then, these are heated and after that, the electrodes 4a and 4b corresponding to each other are pressed until they are deformed from a state that the electrodes 4a and 4b are coming into contact to each other into a state that the second bump electrode bites into the first bump electrode. Thereby, a thermocompression bonding, that is, the formation of bonding of the bump electrode is completed.



7: oxide film. 8: bonded part

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

②公開特許公報(A) 平2-5540

®Int. Cl. 5

識別記号 311 Q 庁内整理番号 6918-5F

母公開 平成2年(1990)1月10日

H 01 L 21/60 25/065 25/07 25/18

7638-5F H 01 L 25/08

東京都港区芝5丁目33番1号

В

審査請求 未請求 (全3頁)

❷発明の名称

パンプ電極結合の形成方法

20特 顧 昭63−157303 -

22出 頤 昭63(1988) 6月24日

@発 明 者

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

の出 顔 人 日本電気株式会社

個代 理 人 弁理士 内原

発明の名称

バンプ電極結合の形成方法

特許請求の範囲

各々の表面に複数のパンプ電極を設けた一対の 半導体チップを対応する前記パンプどうし対向さ せて結合させるバンプ電優結合の形成方法におい て、軟質金属からなる第1のパンプ電極に、硬質 金属に前記軟質金属を被覆させた前記第1のバン プ電極より小さい径の第2のパンプ電極が食い込 ひように結合させることを含むことを特徴とする バンプ電極結合の形成方法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はバンプ電極結合方法に関し、特に一対 の半導体チップを相互のバンプ電極同士と対向さ せて結合するパンプ電極結合方法に関する。

〔従来の技術〕

近年、半導体基板状に赤外線検出素子が配置さ れている光電変換用半導体チップと、検出信号を 処理する回路が形成されたシリコンIC半導体チ ップとをパンプしたハイブリット型赤外線イメー ジセンサーが知られている。こうしたパンプ電極 結合は、例えば、特開昭59-155162号公 報に示されているように、両チップのそれぞれ対 応する位置にインジウム等の軟質金属からなる円 柱状のバンプ電極を形成し、目合わせして熱圧着 していた.

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来のバンプ電極結合の形成方法で は、対応するパンプ電極同士が必ずしも充分には 機械的、電気的に結合されていなかった。すなわ ち、インジウム等の軟質金属は酸化され易いた め、表面に酸化被膜が形成されており、円柱の増 部であるバンプ電極の接合面では加熱と加圧をし ても酸化抜腹を押し付けるだけで破れにくく、結 合の邪魔をしてしまう。こうした不充分な結合は

特問平2-5540(2)

両チップ間の割離、導通不良といった故障や、接触、導通不良といった故障やたちないがある。特に、一つのハイブのおいたがある。特に、一つのハイブリッド型赤外線イメージセンサーチップでバンプなの接続数は数千点以上あり、結合率、するかでを分に結合された接続点の割合を高めることができないという欠点があった。

本発明の目的は、バンプ電極同士の結合が充分に行え、結合率を向上させることが可能な半導体装置の製造方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

〔作用〕

本発明のパンプ電極結合の形成方法は、各々の表面に複数のパンプ電極を設けた一対の半導体も設けた一対のさせて対応する前配パンプどうし対にないて、軟質をは合の形成方法において、軟質を属がらなる第1のパンプ電極に、硬質金属を被覆させた前配第1のパンプ電極が良いない径の第2のパンプ電極が食い込むように結合させることを含んで構成される。

一方の半導体チップ1に形成する第1のパンプ電 極4aは、円柱状の軟質金属であるインジウム電 極3であり、他方の半導体チップ2の第2のパン ア電極4bは、硬質金属である銅電極5にインジ ウム被覆6を被覆し、且、その径を第1のパンプ 電極3より小さくしたものである。次に、両半導 体チップ 1. 2を向い合わせ、各々のパンプ電極 4 a. 4 b が所定の対応する位置となるよう、目 合わせする。次に、第1囚(a)に示すように、 これらを加熱後、各々の対応しているパンプ電極 4 a · 4 b が接触している状態から、第1図(c) に示すように、第2のパンプ電極が第1のパン プ電極に食い込んだ状態に変形するまで加圧する ことにより、熱圧着、すなわちパンプは極結合の 形成が完了する。この時、本発明では、上記の変 形中に、第1図(b)に示すように、酸化披膜で が破れて、バンプ電極の接合部8に清浄な金属表 面が現れるため、この接合部で充分な熱圧着結合 が行われる。

尚、以上説明した実施例ではバンア電極の接続

(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1因(a)~(c)は本発明の一実施例を説明するための工程順に示したパンプ電極の断断図、第2図、第3図はそれぞれ本発明の一実施例を説明するためのパンプ電極の斜視図及び断面図である。第2図に示すように、結合すべき接続である。第2図に示すように、結合する電極接続に第1のパンプ電極4a及び第2のパンプ電極4bを設置する。この時、第3図に示すように、

点数は9点と少ないが、これが数千点以上の数で、 あっても同様な効果を得ることができる。更に、 軟質金属としてインジウムの他に、アンチモン、 ビスマス、鉛、亜鉛等でも同様に適用でき、又、 硬質金属として絹やニッケル等を用いることがで きる。

・〔発明の効果〕

図面の簡単な説明

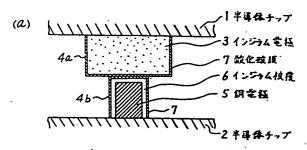
第1図(a)~(c)は本発明の一実施例を説

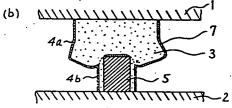
特開平2-5540(3)

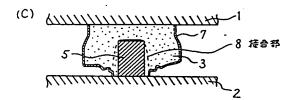
・明するための工程順に示したパンプ電極の断面 (図、第2図、第3図はそれぞれ本発明の一実施例 を説明するためのパンプ電極の斜視図及び断面図 である。

1 , 2 … 半導体 チップ、3 … インジウム電極、4 a … 第 1 のパンプ電極, 4 b … 第 2 のパンプ電極、5 … 銅電衝、6 … インジウム被覆、7 … 酸化被膜、8 … 接合部。

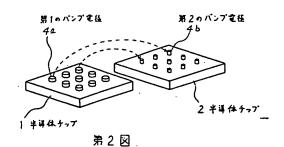
·代理人 弁理士 内 原 音







第1図



44 インジッム電影 インジッム接種 6 分割電板

第3図